

研究評価委員会におけるコメント

第21回研究評価委員会(平成21年3月27日開催)に諮り、承認された。研究評価委員会から以下のコメントが出された。

次世代半導体材料・プロセス基盤(MIRAI)プロジェクト(中間評価)

- hp32nmの最終目標に留まらず、hp22nmを視野に入れて研究開発を実施すべき。

人間支援型ロボット実用化基盤技術開発(事後評価)

- 分科会でも議論されたように、安全・倫理の検討方法や検討結果に関する情報をまとめて広く発信すべき。

<コメントが無かったプロジェクトは、以下の通り>

(中間評価)

- ・低損失オプティカル新機能部材技術開発

(事後評価)

- ・超電導電力ネットワーク制御技術開発
- ・石炭利用次世代技術開発調査ーハイパーコール利用高効率燃焼技術の開発

以上